

Warszawa, 03.09.2020 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Adres do korespondencji:

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax (0 22) 55 32 597

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania WF-37-16/20 pn. „Dostawa sprzętu i akcesoriów optycznych oraz optoelektronicznych”, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:

1. W Rozdziale 2.3 SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w części 2 (Dostawa zestawu z układem do bezmaskowej litografii ultrafioletowej) było:

- wyposażony w sterowane zdalnie przesuwu XYZ o zakresie ruchu nie mniejszym niż 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 cale) w przypadku kierunków X i Y oraz nie mniejszym niż 10 mm w kierunku Z; dokładność przesuwów w kierunkach X i Y nie gorsza niż 0,35 µm, a w kierunku osi Z nie gorsza niż 0,75 µm,
- umożliwiający wyrównanie kątowe pokrytych fotopolimerem podłoży względem zaprojektowanego wzoru z dokładnością nie gorszą niż 0,25°, a w przypadku wyrównania w płaszczyźnie nie gorszą niż 1,25 mikrometra na centymetr kwadratowy,
- wyposażony w kamerę umożliwiającą inspekcję naświetlanych wzorów,
- wyposażony w wolno stojący lub sprzętowo zintegrowany z resztą układu komputer sterujący o następujących parametrach minimalnych:
 - procesor równorzędny z Intel Core i3,
 - 4GB RAM DDR3,
 - dysk SSD o pojemności 125 GB,
 - z systemem operacyjnym Windows 10 Professional w wersji 64-bitowej,
 - wyposażony w monitor Full HD o przekątnej 23”, klawiaturę o układzie QWERTY i mysz,
- wyposażony w oprogramowanie sterujące zgodne z popularnymi formatami plików CAD typu: GDSII, DXF, CIF, OAS czy DWG lub umożliwiające konwersję projektów zapisanych w plikach o takim formacie do formatu obsługiwanego przez oprogramowanie sterujące układem;
- kompaktowy, preferowany nablutowy, a nie wolno stojący.

Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.

Wymagany minimalny okres rękojmi: 12 miesięcy.

Zmieniono na (wersja obowiązująca):

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest dostawa zestawu z układem do bezmaskowej litografii ultrafioletowej spełniającego poniższe parametry:

- umożliwiający wytwarzanie w fotopolimerze (żywicy światłoczułej) detali o minimalnych rozmiarach 2 x 2 µm lub mniejszych i dowolnym kształcie zdefiniowanym za pomocą oprogramowania typu CAD (Computer-Aided Design),
- pozwalający na pracę z fotopolimerami wykazującymi czułość na promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 435 nm (tzw. linia g),
- wyposażony w sterowane zdalnie przesuwu XYZ o zakresie ruchu nie mniejszym niż 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 cale) w przypadku kierunków X i Y oraz nie mniejszym niż 10 mm w kierunku Z; dokładność przesuwów w kierunkach X i Y nie gorsza niż 0,35 µm, a w kierunku osi Z nie gorsza niż 0,75 µm,
- umożliwiający wyrównanie kątowe pokrytych fotopolimerem podłoży względem zaprojektowanego wzoru z dokładnością nie gorszą niż 0,25°, a w przypadku wyrównania w płaszczyźnie nie gorszą niż 1,25 mikrometra na centymetr kwadratowy,
- wyposażony w kamerę umożliwiającą inspekcję naświetlanych wzorów,
- wyposażony w wolno stojący lub sprzętowo zintegrowany z resztą układu komputer sterujący o następujących parametrach minimalnych:
 - procesor równorzędny z Intel Core i3,
 - 4GB RAM DDR3,
 - dysk SSD o pojemności 125 GB,
 - z systemem operacyjnym Windows 10 Professional w wersji 64-bitowej,
 - wyposażony w monitor Full HD o przekątnej 23", klawiaturę o układzie QWERTY i mysz,
- wyposażony w oprogramowanie sterujące zgodne z popularnymi formatami plików CAD typu: GDSII, DXF, CIF, OAS czy DWG lub umożliwiające konwersję projektów zapisanych w plikach o takim formacie do formatu obsługiwanego przez oprogramowanie sterujące układem;
- kompaktowy, preferowany nabladowy, a nie wolno stojący.

Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.

Wymagany minimalny okres rękojmi: 12 miesięcy.

2. W rozdziale 19.1 i 19.2 SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert było:

19.1 Oferty należy składać do dnia 17.09.2020 r. do godziny 11:00.

19.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2020 r. o godzinie 11:15.

Zmieniono na (wersja obowiązująca):

19.1 Oferty należy składać do dnia **21.09.2020 r.** do godziny 11:00.

19.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.09.2020 r.** o godzinie 11:15.

Pouczenie: wszelkie zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Z poważaniem